———— ОБЗОРЫ ——

УДК 546.65; 548.32; 548.326

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В НЕОРГАНИЧЕСКИХ ФТОРИДАХ. 3. АНИОННАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В MF_2 (M = Ca, Sr, Ba)

© 2020 г. Б. П. Соболев^{1,*}

¹ Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия

**E-mail: sobolevb@yandex.ru* Поступила в редакцию 14.05.2019 г. После доработки 09.10.2019 г. Принята к публикации 10.10.2019 г.

Анионная нестехиометрия во фторидах – замещение F^{1-} на O^{2-} – ухудшает качество оптических материалов. Начальной стадии анионной нестехиометрии посвящены два обзора: настоящий, который охватывает фториды MF_2 (M = Ca, Sr, Ba), и последующий – RF_3 (R - 16 редкоземельных элементов). Эти 19 фторидов родственны по их ведущему значению для фторидного материаловедения, составляя более 70% от 27 MF_m , используемых для двухкомпонентных фторидных кристаллических материалов. Начальная стадия анионной нестехиометрии в MF_2 единственная, в которой образуются оксофториды $MF_{2-2x}O_x$ с низким содержанием кислорода. Частичное замещение F^{1-} на O^{2-} в структуре флюорита сопровождается термической стабилизацией структурного типа "вверх" по температуре с максимумом на кривых плавкости оксофторидной фазы, распадающейся при охлаждении. Других фтор-кислородсодержащих промежуточных фаз в изученных системах MF_2-MO не обнаружено.

DOI: 10.31857/S0023476120050203

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Катионная и анионная нестехиометрия в неорганических фторидах

2. Анионная нестехиометрия в MF_2 (M = Ca, Sr, Ba)

2.1. Бескислородные MF_2

2.2. Пирогидролиз *M*F₂ парами воды

2.3. Взаимодействие молекулярного O_2 с расплавом CaF_2

2.4. Системы MF_2 –MO и нестехиометрические фазы $MF_{2-2x}O_x$

2.5. Деструкция *M*F₂ до *M*O при облучении электронами

Заключение

введение

Сообщение продолжает обзоры по катионной нестехиометрии в неорганических фторидах [1, 2], дополняющие [3, 4], в которых изложены результаты исследований Института кристаллографии РАН (ИК РАН) до 2001 г. начальной стадии анионной нестехиометрии (НСАН) во фторидах посвящены два следующих обзора серии, различающиеся объектами. Первый – настоящий – рас-

сматривает анионную нестехиометрию во фторидах щелочноземельных элементов (ШЗЭ) – MF_2 (M = Ca, Sr, Ba). Последующий анализирует НСАН в RF_3 (R - 16 редкоземельных элементов – РЗЭ), где она искажает фазовые превращения в RF_3 . Семейства MF_2 и RF_3 родственны по значению для фторидного материаловедения, в сумме составляя более 70% от используемых 27 неорганических фторидов MF_m для кристаллических двухкомпонентных фторидных материалов.

Катионная нестехиометрия во фторидах сыграла решающую роль в развитии материаловедения благодаря открытию лазеров. Поиск фторидных лазерных кристаллов инициировал получение новых многокомпонентных материалов. Первые оптические квантовые генераторы на них были созданы в середине 70-х годов. В этих генераторах кристаллическими матрицами были фториды ЩЗЭ, а активаторными ионами — в основном ионы $P3 \rightarrow -R^{3+}$.

Фторидная лазерная подпрограмма ИК РАН состояла из физико-химической и материаловедческой частей. Первая ставила целью изучение T-x-фазовых диаграмм систем MF_m-RF_n ($m < n \le \le 4$) как научной основы поиска новых фаз. Вскоре направления использования вышли за пределы интересов квантовой электроники [1, 4]. Опубли-кованы обзоры выполнения программы в ИК РАН [1] и Научном центре лазерных материалов и технологий ИОФ РАН [5].

Фториды щелочноземельных элементов – три наиболее изученных из 27 MF_m. Освоено промышленное производство монокристаллов CaF₂ и BaF₂. Структурный тип флюорита является "рыхлым" (заполнение пространства у BaF₂ в предположении несжимаемых ионов составляет ~52%). Стремление к плотной упаковке делает тип CaF₂ необычайно изоморфноемким по отношению к иновалентным катионам, в частности R^{3+} . Их вхождение в структуру CaF₂ – катионная нестехиометрия – сопровождается внедрением F¹⁻ в анионную подрешетку, не меняя ее качественного состава, но компенсируя разницу зарядов катионов. Одновременно взаимодействие высокозаряженных R^{3+} с анионной подрешеткой приводит к образованию кластеров структурных дефектов нанометрового размера. Кластеры концентрируют РЗЭ, создавая гетерогенный на нанометровом уровне нестехиометрический кристалл. Свойства наноструктурированного кристалла (НСК) [6] управляются составом. Изменения структурно чувствительных свойств (например, фтор-ионная проводимость), достигающие многих порядков величины, сделали кристаллы флюоритовых матриц с катионной нестехиометрией преобладающими фторидными материалами, расширяющими ассортимент кристаллических матриц для ионов РЗЭ в фотонике и оптике УФи среднего ИК-диапазона.

Трифториды редкоземельных элементов (RF₃) составляют ~60% от 27 MF_m . Их участие как компонентов в образовании флюоритовых многокомпонентных нестехиометрических материалов привлекало к ним интерес. Несмотря на интенсивный синтез и исследования новых фторидных РЗЭ-содержащих материалов, к середине 80-х годов не существовало общепризнанной схемы фазовых превращений (плавления и полиморфизма) соединений RF₃. С 1966 по 1976 г. получены четыре противоречивые схемы фазовых превращений в RF₃ научными группами, авторитет которых был непререкаем, но результаты оказались несовместимыми. Фторидное материаловедение и высокотемпературная химия RF₃ требовали поиска объективной причины разногласий.

Начальная стадия анионной нестехиометрии в трифторидах РЗЭ (или кислородное "загрязнение") оказалась такой причиной. Четыре слова исчерпывающе характеризуют эту стадию.

Во фторидах ЩЗЭ начальная стадия анионной нестехиометрии является единственной, дающей продукт, в котором часть фтора замещается кислородом — оксофторид $MF_{2-2x}O_x$. За ним следует полное удаление фтора до образования оксида *MO*.

Во фторидах анионная примесь (кислород) – единственная, присутствующая в составе высоко летучего соединения — воды — в любых газовых атмосферах проведения реакций с фторидами. Рост концентрации структурно фиксированного (изоморфного) кислорода продолжается, пока есть внешние источники и не насыщен кислородом продукт НСАН — оксофторид. Управляет кислородным "загрязнением" начальная стадия взаимодействия фторида с источником кислорода, с которого начинается рассмотрение анионной нестехиометрии в данном сообщении для *M*F₂.

Условия, при которых возникает "загрязнение" фторидов кислородом, трудно контролируемы. В отличие от примесей катионов борьба с анионной примесью — кислородом — остается актуальной по сей день.

Анионную нестехиометрию во фторидах из негативного явления, с которым всегда приходилось бороться химикам и технологам, нужно перевести в разряд креативных. Она создает новый класс фторидных нестехиометрических кристаллов сложного состава с новыми свойствами. Одна из задач этого и следующего сообщений — привлечь внимание к анионной нестехиометрии во фторидах как перспективному направлению, развитие которого началось параллельно с изучением катионной нестехиометрии в ИК РАН в 70-е годы прошлого столетия достаточно интенсивно, но в последующие годы замедлилось.

Настоящий и следующий обзоры являются первой попыткой объединения катионной нестехиометрии во фторидах (изученной для парных сочетаний 27 разновалентных катионов) [1, 3] с начальной стадией анионной нестехиометрии, изучаемой для пары анионов F^{1-} и O^{2-} в простых, но практически важных химических семействах соединений MF_2 и RF_3 .

При большом количестве исследований в обсуждаемых областях химии и материаловедения фторидов дать полное цитирование не представляется возможным в объеме обзора. Будут упоминаться пионерские работы, обзоры с качественной библиографией и монографии, выложенные в Интернете.

Цели настоящего сообщения: обсудить соотношение катионной и анионной нестехиометрии в неорганических фторидах; обосновать выбор наиболее важных для фторидного материаловедения семейств фторидов ЩЗЭ и РЗЭ для анализа проявлений в них начальной стадии анионной нестехиометрии; рассмотреть анионную нестехиометрию – замещение $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$ – в кристаллах фторидов ЩЗЭ – MF_2 .

1. КАТИОННАЯ И АНИОННАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В НЕОРГАНИЧЕСКИХ ФТОРИДАХ

Подрешеток в ионном кристалле, в которых могут замещаться разнородные ионы, две: катионная и анионная. На эти два типа и делится нестехиометрия. В "чистом" виде (затрагивающем одну подрешетку) нестехиометрия возможна в бинарной системе как простейшей.

Катионная нестехиометрия в неорганических фторидах порождается изменениями качественного (элементного) состава катионной подрешетки путем взаимных гетеровалентных замещений M^{m+} и R^{n+} ($m \neq n$). Она выражается в образовании фаз $M_{1-x}R_xF_{m(1-x)+nx}$ в хорошо изученных системах MF_m-RF_n ($m < n \leq 4$) [1]. Разница зарядов компенсируется количественными (зависящими от *m* и *n*) изменениями анионной подрешетки заселенностью ее позиций. Среди нестехиометрических фаз разного качественного состава в системах MF_m-RF_n преобладают два типа структур: CaF₂ и LaF₃ [3, 7, 8]. В обоих типах катионная нестехиометрия сопровождается количественными изменениями в анионной подрешетке, не меняя ее качественный состав.

Структурные исследования дефектного строения нестехиометрических фторидных кристаллов с катионной нестехиометрией в структурном типе флюорита установили в них сильные взаимодействия дефектов и их склонность к ассоциации в кластеры нанометровых размеров. Кластеры определяют особые физические свойства фторидных НСК [4, 6, 8]. Для фаз с высокими содержаниями второго компонента, не описываемых в приближении точечных дефектов, предложен термин "сильно нестехиометрических" ("grossly non-stoichiometric") кристаллов [9].

Анионная нестехиометрия во фторидах предусматривает различие валентностей анионов при близости ионных радиусов. Для фторидов единственной такой парой являются изоэлектронные ионы F^{1-} и O^{2-} элементов VII и VI групп соответственно. Возможность и степень глубины анионной нестехиометрии определяются соотношением размеров F^{1-} и O^{2-} и типом структуры. В типе Са F_2 ион F^{1-} имеет по отношению к катиону координационное число (**КЧ**) 4. Ионный радиус F^{1-} для этого КЧ равен 1.31 Å в системе "эффективных" ионных радиусов [10]. Ионный радиус O^{2-} в структуре Са F_2 для KЧ = 4 равен 1.38 Å.

Ион O^{2-} в структурах типов LaF₃ и β-YF₃ имеет радиус 1.38 Å (KЧ = 4) и 1.34. Å (KЧ = 3). Размеры анионов F¹⁻ и O²⁻ не близки. Различие, уменьшающееся в *R*F₃, позволяет предполагать ограниченное изоморфное замещение F¹⁻ и O²⁻ как в *M*F₂, так и в *R*F₃.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 65 № 5 2020

Для наблюдения анионной нестехиометрии в "чистом" виде нужна бинарная система, образованная компонентами с общим катионом и двумя разновалентными анионами, вступающими в изоморфные отношения.

Анионная нестехиометрия относит замещения $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$ только к анионной подрешетке и ее качественному (элементному) составу. "Глубина" замещения определяется указанием принятых в литературе стадий: "начальной", "промежуточной" и "конечной". В полном сочетании они проявляются только в RF_3 .

Термин анионной нестехиометрии не отражает характера химической реакции замещения $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$. Она может быть как реакцией гидролиза $(MF_2 + H_2O \leftrightarrow MO + 2HF\uparrow; RF_3 + H_2O \leftrightarrow ROF + 2HF\uparrow)$, так и окислением $(MF_2 + 1/2O_2 \leftrightarrow MO + F_2\uparrow; RF_3 + 1/2O_2 \leftrightarrow ROF + F_2\uparrow)$ с одинаковыми конечными твердыми продуктами — оксофторидами. Термин анионная нестехиометрия универсален по отношению к гетеровалентному изоморфизму $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$, в каких бы внешних условиях и в каком бы типе структуры он ни происходил. Для замещения "фтор—кислород" распространен другой термин: "пирогидролиз", который формально относится к реакциям первого типа. "Пирогидролиз" водяным паром — частный случай анионной нестехиометрии.

Распространенность анионной нестехиометрии во фторидах столь же велика, сколь и катионной, несмотря на то, что в последней могут участвовать до 34 катионов [3], а элементный состав анионных замещений ограничен всего двумя элементами: F^{1-} и O^{2-} . В любой двухкомпонентной фазе, содержащей парную комбинацию из 27 (для кристаллов) или 34 (для кристаллов и стекол) фторидов, возможно замещение $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$, поскольку фтор присутствует во всех фазах. Заметим, что написание $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$ не есть уравнение анионного замещения, разное для разных систем, а только указание на изменение качественного состава анионного мотива.

Катионная и анионная нестехиометрия во фторидах — связанные составом систем явления, которые могут переходить одно в другое и сосуществовать в области гомогенности одной фазы. Для их сравнения "сконструируем" схему из систем, в которых проявляются оба типа нестехиометрии в "чистом" виде. За базовые системы с катионной нестехиометрией возьмем изученные MF_2-RF_3 из фторидов ЩЗЭ и РЗЭ [3].

Как наиболее распространенные и практически важные для фторидного материаловедения компоненты этих систем (MF_2 и RF_3) выбраны как фторидные основы для изучения HCAH. В качестве источников кислорода в обменных реакциях с этими компонентами должны быть ок-



Рис. 1. Катионная и анионная нестехиометрия в системах MF_2-RF_3 , MF_2-MO и $RF_3-R_2O_3$ (схематически). Фазовые поля: $1 - \phi$ люоритовая фаза $M_{1-x}R_xF_{2+x}$, 2 - тисонитовая фаза $R_{1-y}M_yF_{3-y}$, $3 - \phi$ люоритовая оксофторидная фаза $MF_{2-2x}O_x$, 4 - тисонитовая оксофторидная фаза $RF_{3-2x}O_x$.

сиды тех же элементов: *М*О и R_2O_3 , образующие систему $MO-MF_2-RF_3-R_2O_3$.

На рис. 1 дана схема фазовых отношений в типовых координатах T-x с катионной и анионной нестехиометрией.

Системы MF_2-RF_3 располагаются в центре схемы и являются источниками фаз с катионной нестехиометрией. С двух сторон "фторид-фторидных" систем соседствуют "фторид-оксидные" системы ($MO-MF_2$ и $RF_3-R_2O_3$) – источники фаз с анионной нестехиометрией. Область температур на рис. 1 охватывает от 800 до 1550°С. Шкала составов дана в мольных процентах второго компонента.

Области гомогенности и структуры фаз на рис. 1 приближены к двум реальным системам: SrF_2-GdF_3 и GdF_3-GdOF . Стронций расположен практически в середине ряда ЩЗЭ, а гадолиний – в середине ряда РЗЭ. Приведенные схематически фазовые отношения на рис. 1 представляют усредненную картину для массива из 45 систем MF_2-RF_3 , трех систем $MO-MF_2$ и 15 систем $RF_3-R_2O_3$ (при парном участии только одноименных катионов).

Катионная нестехиометрия проявляется в "чистом" виде в системах MF_2-RF_3 , где доминируют две области гомогенности, охватывающие в сумме >70% оси составов.

Катионные замещения в типе CaF₂ образуют фазы $M_{1-x}R_xF_{2+x}$ по уравнению $M^{2+} \rightarrow R^{3+} + F^{1-}$, обозначенные на рис. 1 цифрой 1. Фазы относятся к сильно нестехиометрическим с областями гомогенности, достигающими 50 мол. $\% RF_3$ (при температурах эвтектик). Катионная нестехиометрия термически стабилизирует структурный тип CaF₂ с образованием аномалий — максимумов на кривых плавкости в ~70% систем MF_2-RF_3 . При понижении температуры фазы 1 частично распадаются или упорядочиваются.

Катионная нестехиометрия в структурном тиne LaF₃ производит аналогичный эффект термической стабилизации "вверх" по температуре у тисонитовых фаз $R_{1-y}M_yF_{3-y}$, образующихся по уравнению $R^{3+} + F^{1-} \rightarrow M^{2+} + V_F$. Он наблюдается в ~67% систем MF₂-RF₃. Тисонитовая фаза – твердый раствор на основе α -*R*F₃ – 2 на рис. 1. Анионные вакансии стабилизируют тип LaF₃ по ряду РЗЭ, формируя бертоллидные фазы $R_{1+\nu}M_{\nu}F_{3-\nu}$ в системах с RF₃ без тисонитовых модификаций (на схеме не показаны). Катионная нестехиометрия стабилизирует структуру тисонита как "вверх", так и "вниз" по температуре. Понижение температуры приводит к частичному или полному распаду фазы (в зависимости от *R*) с упорядочением или без него.

Анионная нестехиометрия в "чистом" виде проявляется в системах "фторид—оксид": MF_2-MO и $RF_3-R_2O_3$. Начальная стадия стабилизирует тип CaF₂ "вверх" по температуре в единственной изученной системе CaF₂-CaO. Но оксофторид CaF_{2-2x}O_x распадается при охлаждении.

Продукт анионной нестехиометрии на основе MF_2 образуется по уравнению $(1 - x)MF_2 + xMO \rightarrow MF_{2-2x}O_x$. Оксофториды ЩЗЭ термически неустойчивы (*3* на рис. 1). Для MF_2 начальная стадия пирогидролиза является единственной, дающей продукт с одновременным присутствием изоморфных ионов фтора и кислорода. Максимальное содержание MO, зафиксированное в $MF_{2-2x}O_x$ методом дифференциально-термического анализа (ДТА), около 5 мол. %.

На составе RF_3 происходит переход от «чисто» катионной нестехиометрии в фазе $R_{1-y}M_yF_{3-y}$ к "чисто" анионной в фазе $RF_{3-2x}O_x$. Рост содержания R_2O_3 сопровождается процессами анионной нестехиометрии, зависящими от температуры, типа РЗЭ и валового состава. Начальный этап и структурный механизм зависимостей будут рассмотрены в следующем сообщении.

Продукты начальной стадии анионной нестехиометрии в RF_3 образуются по реакции RF_3 + + $R_2O_3 \rightarrow 3RF_{3-2x}O_x$ и содержат 4–8 мол. % R_2O_3 (приближенно, так как области гомогенности ДТА определены неточно и не для всех РЗЭ). Фазы α - $RF_{3-2x}O_x$ имеют структуру La F_3 и обозначены 4 на рис. 1. Система $RF_3 - R_2O_3$ на рис. 1 приведена частично до состава *R*OF, образующегося по реакции $RF_3 + 1/2R_2O_3 \rightarrow 2ROF$. В нем 50 мол. % R_2O_3 (в пересчете на систему $RF_3 - R_2O_3$). Состав *R*OF имеет структуру CaF₂ и является продуктом промежуточной стадии анионной нестехиометрии с близким к стехиометрическому (флюоритовому) отношением катион:анион = 1 : 2 (в фазах α -*R*OF). На рис. 1 он обозначен вертикалью *R*OF. При охлаждении α -*R*OF $\rightarrow \beta$ -*R*OF с искажениями флюорита (<610°C, низкотемпературная область на схеме не показана). Это промежуточная стадия, характеризующаяся "глубоким" замещением $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$, требует отдельного рассмотрения.

Как видно из рис. 1, НСАН оказывает на тип LaF₃ сильное стабилизирующее действие "вверх" по температуре, несмотря на низкое (менее 8 мол. % R_2O_3) содержание кислорода в фазах α - $RF_{3-2x}O_x$ (4). На рис. 1 видно, что анионная стабилизация значительно превышает аналогичный эффект катионной стабилизации для нестехиометрии в фазах $R_{1-y}M_yF_{3-y}(2)$ с содержаниями иновалентной катионной примеси до 33 мол. % MF_2 .

Степень термической стабилизации оксофторидных фаз $0 < \Delta T_{fus} = T_{fus-F-O} - T_{fusRF3}$ (превышение температур плавления α - $RF_{3-2x}O_x$ относительно бескислородных RF_3) по ряду РЗЭ изменяется немонотонно. Это изменение рассмотрено в следующем обзоре.

Анионная нестехиометрия промежуточной стадии пирогидролиза RF₃ (составы, примыкающие к *ROF*) требует отдельного обзора. Здесь отметим, что нестехиометрия оказывает чрезвычайно большой эффект термической стабилизации ее продуктов – ROF – "вверх" по температуре. Температура плавления для LaOF достигает 2000°С (единственная фаза с изученной термической стабильностью) [11]. Однако все ROF имеют полиморфные превращения ниже 610°С [12]. Неискаженная структура флюорита становится неустойчивой при "глубоком" замещении $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$. Область составов, обогащенная кислородом больше, чем ROF, здесь не рассматривается. Эта часть системы относится к анионной нестехиометрии промежуточной стадии с "глубоким" замещением $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$.

Выводы о взаимоотношении катионной нестехиометрии и HCAH во фторидах:

– катионная нестехиометрия широко распространена в системах $MF_m - RF_n$ ($m \neq n$), она наблюдается в фазах $M_{1-x}R_xF_{m(1-x)+nx}$, большинство которых (в сумме ~75%) кристаллизуется лишь в двух структурных типах: CaF₂ и LaF₃;

 – к "чистому" типу фаз с катионной нестехиометрией относятся только фазы с качественными изменениями катионной подрешетки;

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 65 № 5 2020

— анионная нестехиометрия в "чистом" виде проявляется в системе из компонентов с одним катионом и двумя анионами: F^{1-} и O^{2-} ;

 отношение размеров F¹⁻ и O²⁻ определяет ограниченный изоморфизм в рассматриваемых типах структур: флюорита и тисонита;

– распространенность анионной нестехиометрии во фторидах велика, как и катионной, несмотря на участие всего двух ионов – фтора и кислорода;

– фазы с катионной и анионной нестехиометрией переходят одна в другую при смыкании фаз α - $R_{1-y}M_yF_{3-y}$ и α - $RF_{3-2x}O_x$ (тип LaF₃) на составе RF_3 ;

 начальная (и единственная) стадия анионной нестехиометрии в *MF*₂ термически слабо стабилизирует тип CaF₂ "вверх" по температуре;

- НСАН стабилизирует у RF_3 тип La F_3 "вверх" по температуре, как и катионная нестехиометрия, но фазы α - $RF_{3-2x}O_x$ распадаются при охлаждении;

— анионная нестехиометрия промежуточной стадии термически сильно стабилизирует тип CaF₂ у оксофторида *R*OF (LaOF плавится при $\sim 2000^{\circ}$ C).

2. АНИОННАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В MF_2 (M = Ca, Sr, Ba)

Предсказание анионной нестехиометрии во фторидах а priori невозможно, как и катионной. Единственный метод ее выявления — изучение фазовых диаграмм систем с замещением $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$. О первом различии систем с катионной и анионной нестехиометрией говорилось — это качественный химический состав.

Второе различие — температур плавления (ΔT_{fus}) и упругостей паров (Δp_{vap}) компонентов систем с катионной и анионной нестехиометрией. Небольшие ΔT_{fus} и Δp_{vap} для систем типа "фторид фторид" (катионная нестехиометрия), они становятся очень большими для систем "фторид—оксид" (анионная нестехиометрия), затрудняя и даже исключая изучение их фазовых диаграмм в приближении конденсированных систем.

Для исследований НСАН во фторидах этой проблемы не существует: начальная стадия захватывает самые низкоплавкие части систем "фторид—оксид", как в случае у MF_2 и RF_3 , рис. 1.

Для изучения HCAH в конденсированных системах стартовыми веществами должны быть бескислородные фториды. Полное удаление кислорода (как любой примеси) невозможно. Надо определить, какие содержания примеси кислорода в MF_2 и RF_3 допустимы, чтобы считать их номинально бескислородными, и для каких целей.

Настоящие цели — высокотемпературные химические исследования систем и получение кристаллов с участием MF_2 и RF_3 . Из выбранных для рассмотрения анионной нестехиометрии двух семейств фторидов MF_2 и RF_3 для кристаллов CaF₂ и BaF₂ разработка промышленной технологии роста кристаллов уже давно обеспечила производство бескислородных фторидов ЩЗЭ.

2.1. Бескислородные MF₂

Фторидное материаловедение столкнулось с анионной нестехиометрией во фторидах ЩЗЭ в 50-х годах прошлого столетия, когда кристаллы CaF₂ (флюорита) потребовались гражданскому и оборонному оптическому приборостроению. Важность направлений практического использования поставила вопрос о создании промышленного производства кристаллов фторидных оптических материалов.

Примесь кислорода во фторидах именовалась "загрязнением". Очистка расплава CaF_2 (позже BaF_2) от кислорода стала основой организации производства прозрачных в коротковолновой области фундаментального поглощения кристаллов фторидов, делающего их незаменимыми оптическими конструкционными материалами. На поиски путей этой очистки в США было потрачено много лет [13]. Кислороду в технологии флюорита посвящено большое количество работ, рассмотрение которых не входит в задачи данного обзора. Основные технологии производства фторидных оптических кристаллов в разных странах и приемы очистки от кислорода, включая фторирующие атмосферы, рассмотрены в [14].

Промышленные кристаллы CaF_2 и BaF_2 [15] (ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург), используемые в ИК РАН при изучении фторидных систем и получении материалов, содержали 0.01– 0.03 мас. % кислорода (100–300 *ppmw*, метод вакуум-плавления). Такой чистоты достаточно для получения многокомпонентных нестехиометрических кристаллов, не рассеивающих свет и обладающих высоким пропусканием в УФ-области. Этот вывод неоднозначен, так как на стадиях обработки шихты и роста кристаллов иногда использовалось дополнительное фторирование, снижающее содержание кислорода.

Гораздо раньше с пирогидролизом минерала флюорита столкнулось производство плавиковой кислоты — важнейшего компонента современной как тонкой, так и многотоннажной химии.

2.2. Пирогидролиз MF₂ парами воды

Реакция разложения нагретого минерала CaF₂ с водяным паром при атмосферном давлении описана [16] в середине позапрошлого века:

$$MF_2 + H_2O \rightarrow MO + 2HF\uparrow$$
.

В [16] также сообщается, что при обработке кислородом флюорит разлагается, выделяя очень активный газ (фтор?). Реакция приобрела практическое значение как основной метод получения плавиковой кислоты.

Кинетика пирогидролиза минерала и реактива CaF_2 в твердой фазе при 1050—1250°С потоком пара (1.4 л/мин) различны [17]. Минерал гидролизуется медленнее и превращается в CaO при 1250°С за ~5 ч.

Данные по анионной нестехиометрии во фторидах ЩЗЭ, не претендующие на полноту в связи с множеством работ, даны в табл. 1.

Механизм взаимодействия кристалла CaF₂ с парами воды на начальной стадии изучен [19] комплексом методов: ИК-спектроскопии, рентгенографии порошка, кинетики реакций и их энергий активации и др. Начальный этап замещения "фтор-кислород" делится на три переходящие друг в друга стадии, различающиеся по энергиям активации и продуктам, которые были идентифицированы. На первой стадии молекулы H_2O диссоциируют на поверхности CaF₂ на H^+ и ОН¹⁻. Протон и решеточный фтор образуют HF, уходящий из сферы реакции. Гидроксил OH¹⁻ занимает вакантную позицию ($V_{\rm F}$) удаленного F^{1–} с образованием изовалентного твердого раствора. Первая стадия изовалентного замещения $F^{1-} \rightarrow$ \rightarrow OH¹⁻ подтверждена ИК-спектрами.

На второй стадии каждая молекула H_2O отдает O^{2-} , вытесняющий $2F^{1-}$ с образованием вакансии V_F и выделением HF.

Третья стадия наступает при достижении равновесной концентрации $V_{\rm F}$. Дефекты коагулируют с образованием CaO, найденного рентгенофазовым анализом. Если механизм [19] верен, параметры элементарной ячейки при гидролизе CaF₂ должны изменяться как при аддитивном окрашивании CaF₂ с образованием $V_{\rm F}$. Изменения параметра решетки детектируются при температуре >1100°C. При 1150°C параметр достиг насыщения за 144 ч и составил $a = 5.439 \pm 0.004$ Å. Он совпал с параметром решетки аддитивно окрашенного флюорита $a = 5.438 \pm 0.004$ Å, подтверждая предложенный механизм.

Вывод из [19]: взаимодействие MF_2 с парами H_2O на начальном этапе — сложный процесс из трех стадий. В нем замещение $F^{1-} \rightarrow OH^{1-}$ переходит в $2F^{1-} \rightarrow O^{2-} + V_F$. Реакции протекают на поверхности, и сравнение склонности фторидов ЩЗЭ к пирогидролизу не корректно без учета дисперсности.

Внимание к примесям кислорода и катионов в CaF₂ возросло в связи с использованием его для

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В НЕОРГАНИЧЕСКИХ ФТОРИДАХ

MF_2	Температура, °С	Время, часы	Методы исследования	Реакция	Литература
CaF ₂	1250	5	Кинетика 1050–1250°С, химанализ	$\begin{array}{c} CaF_2 + H_2O \rightarrow \\ CaO + 2HF^{\uparrow} \end{array}$	[16, 17]
CaF ₂	1000 ± 25	7–94.7%	Кинетика при 1000°C, химанализ	$\begin{array}{c} CaF_2 + H_2O \rightarrow \\ CaO + 2HF^{\uparrow} \end{array}$	[18]
CaF ₂	1) 1020; 2) 1150; 3) 1150	1) max OH ¹⁻ 2) 216; 3) $a_{fl} = \text{const}$	ИК-спектроскопия, рентге- нофазовый анализ (РФА)	Три стадии начального этапа, подтвержденные анализом	[19]
CaF ₂	1100	12	РФА	Растворимость CaO в CaF ₂ > 2400 <i>ppm</i>	[20]
CaF ₂	Расплав 1454 ± 10		УФ-спектроскопия, анализ на кислород	F^{1-} на O^{2-} в Ca F_2 без участия H_2O (механизм не известен)	[21]
CaF ₂	Эвтектика 1361 ± 5		ДТА, РФА, закалка	Растворимость CaO в CaF ₂ 5 мол. % CaO при 1361°C	[22]
CaF ₂	$>2 \times 10^3 \mathrm{nA/cm^2}$	Облучение электронами	Электронный микроскоп	$CaF_2 \rightarrow Ca^0 + F_2 \rightarrow$ + H ₂ O (O ₂) \rightarrow CaO	[23]
SrF ₂	_	Распад $SrF_{2-2x}O_x$	Визуальный	Фото на рис. 3	
SrF ₂	$>2 \times 10^3 \mathrm{mA/cm^2}$	Облучение электронами	Электронный микроскоп	$SrF_2 \rightarrow Sr^0 + F_2 \rightarrow + H_2O(O_2) \rightarrow SrO$	[23]
BaF ₂	1000 × 25	~40	Гравиметрический + хим- анализ	$\begin{array}{c} BaF_2 + H_2O \rightarrow \\ BaO + 2HF \uparrow \end{array}$	[18]
BaF ₂	$>2 \times 10^{3} \text{nA/cm}^{2}$	Облучение электронами	Электронный микроскоп	$\begin{array}{c} BaF_2 \rightarrow Ba(OH)_2 \rightarrow \\ BaO \end{array}$	[23]

Таблица 1. Условия анионной нестехиометрии в MF_2 (M = Ca, Sr, Ba)

микрофотолитографии. Это комплекс проблем, выходящих за рамки данного сообщения. История работ по получению и глубокой очистке от катионных и анионной примесей кристаллов CaF_2 для микрофотолитографии изложена в [24]. Для большинства других областей применения CaF_2 в такой дорогостоящей очистке нет необходимости.

2.3. Взаимодействие молекулярного *O*₂ с расплавом CaF₂

Реакция изучена [21] при росте кристалла методом Бриджмена в установке с контролем скорости потока и давления кислорода над расплавом. Получена линейная зависимость поглощения на длине волны 197 нм от содержания кислорода в интервале 5–150 *ppm*. Его минимальное содержание в кристалле 5 *ppm* (предел чувствительности), а максимальное (определенное анализом), введенное в расплав и кристалл, 145 *ppm* [21]. При росте кристалла кислород ведет себя как изоморфная примесь с эффективным коэффициентом распределения <1. Этот эксперимент говорит в пользу замещения $F^{1-} \rightarrow O^{2-}$ в CaF₂ без участия H₂O.

Термодинамический анализ [25] привел к выводу, что пирогидролиз фторидов при высоких температурах предпочтительнее окисления.

Вхождение кислорода в кристаллы фторидов ЩЗЭ обсуждалось в [26] на основе термодинамических данных реакций дефектообразования. Оценка парциальных давлений F_2 (реакция окисления) и НF (реакция пирогидролиза) при 1000°С дала величины 10^{-15} и 10^{-3} атм. соответственно. Из этого следует предпочтительность пирогидролиза, однако реакции окисления, как отмечает автор, нельзя исключать. Им предложен механизм вхождения в кристалл гидроксил-иона с последующей диффузией и захватом кластером дефектов с выделением HF. Оценки [26] подтверждены в [27].

Кинетику проникновения молекулярного кислорода O_2 в кристалл CaF₂ (с 20 *ppm* кислорода) из воздуха при 1000°С изучили в [20]. Глубина проникновения (~2 мм за 12 ч) лимитировалась диффузией. Кристалл CaF₂ прозрачен от температуры диффузии до 725°С. При этой температуре на контакте с воздухом виден слой с 2000–2400 *ppm* кислорода из частиц CaO (рентгенофазовый анализ). Остальная часть кристалла прозрачна, что дает оценку растворимости CaO в CaF₂ при 1000°С как ~2400 *ppm*.



Рис. 2. Кристаллический блок SrF₂ из недофторированного сплава с выделениями частиц SrO (слева) и диск из того же дофторированного реактива (справа).

Результат образования оксофторида стронция в недофторированном коммерческом реактиве "SrF₂" показан на рис. 2.

В 70-е годы производство неорганических фторидов проводилось "мокрыми" методами (осаждение из водорастворимых солей плавиковой кислотой или бифторидом аммония), а удаление воды велось нагревом. Данные условия благоприятствовали неконтролируемому частичному замещению фтора на кислород. В результате использования таких реактивов для роста лазерных кристаллов получался брак: по данным [28, 29] содержание кислорода в кристаллах CaF₂ > 50 *ppm* лелает их непригодными для лазеров из-за оптических потерь на рассеяние от частиц СаО.

2.4. Системы MF_2 -MO и нестехиометрические фазы $MF_{2-2x}O_x$

Оксофториды $MF_{2-2x}O_x$ образуются в этих системах на основе компонента MF_2 по обменной реакции. Изучение полных фазовых диаграмм систем *M*F₂-*M*O затруднено высокими температурами плавления МО. Изучают составы, прилегающие к *M*F₂, представляющие в данном случае интерес.

Согласно [30] система CaF₂–CaO относится к простым эвтектическим. Температура плавления CaF₂ (1360°C) сильно занижена. Растворимость CaO в CaF₂ не найдена, нет данных по устойчивости $CaF_{2-2x}O_x$.

На этом прервем изложение ранних публикаций по системе CaF₂–CaO, направив читателя к недавней работе [22] с хорошим обзором литературы. Методами ДТА и закалки в ней определена



Рис. 3. Часть фазовой диаграммы системы СаF₂-СаО, примыкающая к СаF₂ [22].

растворимость CaO в CaF₂ (5 мол. % при эвтектике 1361 \pm 5°C). Фаза CaF_{2-2x}O_x плавится конгруэнтно и распадается при охлаждении. Часть системы CaF₂-CaO приведена на рис. 3.

2.5. Деструкция MF₂ до МО при облучении электронами

Наличие частиц СаО (и МО в кристаллах других MF_2) доказано рентгенофазовым анализом и другими методами. Поскольку размеры частиц малы, используется электронная микроскопия. В кристаллах CaF₂ и BaF₂ производства ГОИ им. С.И. Вавилова (содержание кислорода 0.025 и 0.012 мас. % соответственно, метод вакуум-плавления) с помощью дифракции электронов наблюдались частицы соответствующих оксидов [31, 32]. Появление частиц МО трактовалось как распад насыщенного кислородом при высоких температурах оксофторида *M*F_{2-2x}O_x. Весь кислород, найденный в форме МО, считался собственной исходной примесью расплава и кристалла.

Исследования взаимодействия высокоэнергетического электронного облучения (150 кэВ) с кристаллами MF₂ в колонне электронного микроскопа [23] требуют пересмотра такой трактовки. Показано, что часть частиц МО – результат деструкции MF₂ электронами. В продуктах появляется металл M^0 , реагирующий с кислородом и

(или) остаточной атмосферной влагой в колонне микроскопа с образованием MO (или гидроксида в случае BaF_2). Часть частиц MO, порожденная облучением MF_2 электронами, не имеет отношения к содержанию кислорода в расплаве и кристалле. В цитируемой работе определен нижний предел энергии электронов, не вызывающий химических превращений MF_2 (~2 × 10³ пA/см²). Полученные ранее оценки содержания кислорода в виде частиц MO в промышленных кристаллах CaF₂ и BaF₂ методами электронной микроскопии не корректны (завышены).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монокристаллы бескислородных CaF₂ и BaF₂ освоены промышленностью, их шихта и расплав успешно очищаются от кислорода разными твердыми и газообразными фторирующими агентами.

Начальный процесс взаимодействия CaF₂ с влажным воздухом (950–1200°С) протекает в несколько последовательных переходящих одна в другую стадий, начинаясь с замещения $F^{1-} \rightarrow OH^{1-}$ и заканчиваясь: $2F^{1-} \rightarrow O^{2-} + V_F$. Продукт начальной стадии – оксофторид – CaF_{2-2x}O_x – термически неустойчив и распадается на CaF₂ и CaO. При температуре эвтектики (1361°С) растворимость CaO в CaF₂ определена как 5 мол. %, а при 1000°С она существенно понижается.

Реакция нагретого MF_2 с водяным паром ("пирогидролиз") — способ изоморфного введения кислорода в кристаллы фторидов ЩЗЭ в форме оксофторида $MF_{2-2x}O_x$ — твердого раствора на основе MF_2 . За начальной стадией пирогидролиза CaF_2 до $CaF_{2-2x}O_x$ следует его полное разложение до CaO. Реакция — промышленный способ производства плавиковой кислоты.

Взаимодействием молекулярного O_2 с расплавом в кристалл CaF_2 изоморфно введено до 145 *ppm* кислорода. Термодинамические оценки отдают предпочтение при высоких температурах "пирогидролизу" (выделение HF), но не исключают и окисления (выделение F_2).

Изучение фазовых диаграмм систем MF_2-MO ограничено высокими температурами плавления MO. Для системы CaF_2 —CaO определены растворимость CaO в CaF_2 и конгруэнтный характер плавления $CaF_{2-2x}O_x$. Для MF_2 начальная стадия анионной нестехиометрии, по-видимому, является единственной. Образующиеся $MF_{2-2x}O_x$ имеют малые области гомогенности и при охлаждении распадаются. Изученность начальной стадии анионной нестехиометрии в MF_2 следует признать недостаточной, особенно для SrF_2 и Ba F_2 .

Автор выражает благодарность Н.И. Сорокину и Д.Н. Каримову за обсуждение, Е.А. Криван-

диой и З.И. Жмуровой за предоставленные кристаллы.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках работ по Государственному заданию ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Соболев Б.П.* // Кристаллография. 2012. Т. 57. № 3. С. 490.
- Соболев Б.П., Сорокин Н.И. // Кристаллография. 2014. Т. 59. № 6. С. 889.
- 3. *Sobolev B.P.* The Rare Earth Trifluorides. Part 1. The High Temperature Chemistry of the Rare Earth Trifluorides. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Spain. 2000. 520 p.
- Sobolev B.P. The Rare Earth Trifluorides. Part 2. Introduction to Materials Science of Multicomponent Fluoride Crystals. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Spain. 2001. 460 p.
- 5. *Осико В., Щербаков И.* // Фотоника. 2013. № 3(39). С. 14.
- 6. Соболев Б.П., Голубев А.М., Эрреро П. // Кристаллография. 2003. 48. № 1. С. 148.
- 7. Соболев Б.П., Ипполитов Е.Г., Жигарновский Б.М., Гарашина Л.С. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1965. Т. 1. № 3. С. 362.
- 8. Соболев Б.П. Дис. "Нестехиометрия в системах из фторидов щелочноземельных и редкоземельных элементов" ... д-ра хим. наук. М.: Ин-т кристаллографии РАН, 1978.
- 9. *Anderson J.S.* // Problems of Nonstoichiometry / Ed. Rabenau. Amsterdam; London, North-Holland Publ. Company, 1970.
- 10. Shannon R.D. // Acta Cryst. A. 1976. V. 32. № 5. P. 75.
- Осико В.В., Соболь А.А., Тимошечкин М.И. // Труды ФИАН. М.: Наука, 1972. Т. 60. С. 71.
- Schinn D.B., Eick H.A. // Inorg. Chem. 1969. V. 8. № 2. P. 232.
- Stockbarger D.S. // J. Opt. Soc. Am. 1949. V. 39. № 9. P. 31.
- Sobolev B.P. // Crystallography Reports. 2002. V. 47. Suppl. 1. P. 63.
- 15. *Степанов И.В., Феофилов П.П. //* Рост кристаллов. М.: Изд-во АН СССР. 1957. С. 229.
- Fremy M.E. // Annal. Chim. Physique. 1856. V. 47. 3 serie. P. 5.
- 17. *Михайлов М.А.* // Изв. Восточных филиалов АН СССР. 1957. № 9. С. 64.
- Banks C.V., Burke K.E. et al. // Analyt. Chim. Acta. 1958. V. 19. P. 239.
- 19. Bontinck W. // Physica. 1958. V. 22. № 8. P. 650.
- 20. *Phillips W.L., Hanlon J.E.* // J. Am. Ceram. Soc. 1963. V. 46. № 9. P. 447.
- Molchanov A., Friedrich J., Wehrhan G. et al. // J. Crystal Growth. 2005. V. 273. № 3–4. P. 629.
- 22. *Kim D.-G., van Hoek C., Liebeske C. et al.* // ISIJ International. 2012. V. 52. № 11. P. 1945.

- 23. Николайчик В.И., Соболев Б.П., Запорожец М.А., Авилов А.С. // Кристаллография. 2012. Т. 57. № 2. С. 348.
- 24. *Mouhovski J.T.* // Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. 2007. V. 53. P. 79.
- Поляченок О.Г. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1966. Т. 2. № 6. С. 958.
- 26. Catlow C.R.A. // J. Phys. Chem. Solid. 1977. V. 38. P. 1131.
- 27. *Jacob K.T., Saji V.S., Waseda Y. //* Int. J. Appl. Ceram. Technol. 2006. V. 3. № 4. P. 312.

- Robinson M., Cripe D.M. // J. Appl. Phys. 1966. V. 37. № 5. P. 2072.
- 29. Robinson M., Hills G., Cripe D.M., U.S. patent 3, 649, 552, Mar. 4, 1972.
- 30. *Будников П.П., Тресветский С.Г. //* Докл. АН СССР. 1953. Т. 89. № 3. С. 479.
- Максимов С.К., Авилов Ф.С., Соболев Б.П., Эрреро П. // Тез. докл. IX Рос. конф. по электронной микроскопии, Черноголовка 28–31 мая 2002. С. 162.
- Максимов С.К., Авилов А.С., Соболев Б.П., Эрреро П. // Завод. лаб. Диагностика материалов. 2004. Т. 69. № 10. С. 24.